#### Diffraction d'électrons lents - DEL.

Low Energy Electron Diffraction LEED, Low Energy Electron Microscopy LEEM.

# > Principe.

Diffraction élastique d'électrons lents par la surface cristalline d'un échantillon.



1). Electrons lents d'énergie 10 eV à 300 eV, par suite  $\lambda_e$  longueur d'onde de *de Broglie*  $\lambda_e(\text{\AA}) \approx 12.26 / \sqrt{E(eV)} \Rightarrow 0.71 \text{\AA} < \lambda_e < 3.16 \text{\AA},$ 

 $\lambda_e$  est du même ordre de grandeur que les distances cristallographiques (inter-atomiques) des solides  $\Rightarrow$  *diffraction*,

2). Electrons lents d'énergie 10 eV à 300 eV, par suite

 $\lambda$  libre parcours moyen  $\approx 5$  Å à 10 Å  $\Rightarrow$  le phénomène de diffraction met en jeu les plans atomiques les plus externes de la surface analysée – *diffraction élastique*.

#### Principe - Condition de diffraction de Laüe 3D.

.Cdt de diffraction dans le réseau directe.

 $\forall \vec{r}_{uvw}[uvw] \text{ et } \Delta \vec{k} = \vec{k} - \vec{k}_0 \text{ vecteur de diffusion, avec}$  $\vec{k} = (2\pi/\lambda_e)\vec{n}_k$ , tous les nœuds de la rangée [uvw] sont en phase, dans la direction  $\vec{k}$ , si et seulement si :

(1)  $\Delta \vec{k} \cdot \vec{r}_{uvw} [uvw] = m, m \in N,$ 

.*Cdt de diffraction dans le réseau réciproque.* (2)  $\forall \vec{r}_{hkl}^*(hkl), \vec{r}_{uvw}(uvw).\vec{r}_{hkl}^*(hkl) = n, n \in N,$ (1) + (2)  $\Rightarrow$  (3)  $\Delta \vec{k} = \vec{r}_{hkl}^*$ , soit  $\vec{k} - \vec{k}_0 = \vec{r}_{hkl}^*$ 

La condition de diffraction est vérifiée lorsque le vecteur de diffusion est un vecteur du réseau réciproque  $\Delta \vec{k} = \vec{r}_{hkl}^*$ .

#### .Construction de la sphère d'Ewald - Cas 3D.

Considérons une sphère de rayon  $|\vec{k}_0| = |\vec{k}| = 2\pi/\lambda_e \approx 0.5 \sqrt{E}$  et centrée en C, origine des vecteurs d'onde  $\vec{k}$ ,  $\vec{k}_0$ . L'origine du réseau réciproque est choisie à l'extrémité O du vecteur d'onde de l'onde incidente  $\vec{k}_0 = \vec{CO}$ .



Par construction, pour qu'il y ait diffraction sur une famille de plans (hkl), il faut que le noeud de la rangée réciproque [hkl]\* se trouve sur la sphère d'Ewald.

## Principe - Cdt de diffraction de Laüe en surface (2D).

 $\Rightarrow$  Diffraction élastique 2D,

 $\Rightarrow$  Il y a relâchement complet des conditions de diffraction suivant la normale à la surface.

Les domaines de diffraction 2D sont des droites perpendiculaires à la surface réelle et passant par les nœuds du réseau réciproque 2D : *tiges de diffraction* (période infinie dans l'espace direct - pas de discrétisation).

Cdt de diffraction 3D	Cdt de diffraction 2D
$\Delta \vec{k} = \vec{r}^*$	$\Delta ec{\mathbf{k}}_{\prime\prime} = ec{\mathbf{r}}_{\prime\prime}^{*}$

La condition de diffraction 2D est vérifiée lorsque le vecteur de diffusion est un vecteur du réseau réciproque de surface  $\mathbf{D}\mathbf{k} = \mathbf{r}_{hk}^{*}$ 

.Construction de la sphère d'Ewald - Cas 2D.



Par construction, un vecteur de diffusion est défini par l'intersection d'une tige de diffraction avec la sphère d'Ewald.

## Principe - Diagramme de diffraction.



Séquence de préparation des reconstructions de  $\beta$ -SiC(100) - F. Semond, L. Douillard, V. Aristov, P. Soukiassian DSM/DRECAM/SPCSI CEA Saclay (1996).

1). Les positions des points de diffraction DEL sont caractéristiques de la symétrie de la surface,

La figure de diffraction DEL d'une surface cristalline est une représentation (homothétique  $|k| \mu E^{1/2}$ ) de l'espace réciproque de la surface.

.accès aux reconstructions de surface (surstructures).

2). L'intensité des points de diffraction est modulée par les motifs atomiques structuraux présents sur l'épaisseur  $\lambda$  (libre parcours moyen) sondée  $\rightarrow I_{LEED} = F(E_{e-}(V))$ .

## Diffraction d'électrons lents - DEL.

#### Mise en œuvre de la diffraction d'électrons lents.



.Système ultra-vide (Ultra-High Vacuum UHV).

Pression ~  $1.10^{-10}$  mb,

#### **.Source d'électrons -** Energie $e.\Delta V < 500 eV$ .

Canon à émission thermo-ionique -  $I_{canon} < 1 \ \mu A - \emptyset \approx 1 \ mm$ -  $\Delta E \approx 3/2 \ kT$ , soit 0.4 eV pour W 2800 °C,

#### .Analyseur - Sélection des e<sup>-</sup> diffractés élastiquement.

Ensemble de deux, trois voire quatre grilles métalliques hémisphériques concentriques polarisées suivant la séquence (masse, -  $(\Delta V - \delta V)_{retard.}$ , masse) : *analyseur à potentiel retardateur*.

#### .Détecteur - Collecteur d'électrons.

Ecran fluorescent hémisphérique polarisé positivement (de 3 à 6 kV)  $\rightarrow$  Diagrammes de diffraction,

Caméra CCD  $\rightarrow$  Courbes  $I_{LEED} = F(E_{e})$ .

# > Applications.

**.Informations structurales qualitatives** déduites de l'examen de diagrammes de diffraction DEL/LEED (*théorie cinématique - diffraction simple*) :

Détermination de *reconstructions* de surface. *Reconstructions intrinsèques:* Ir(001) - (1x2), Si(100) - (2x1), Si(111) - (7x7)...

**Reconstructions extrinsèques:** Adsorption d'atomes H, C, O, N, Na, K, Cl, I, S, Te, Se  $Ag(111)(\sqrt{3}x\sqrt{3})R30^{\circ} - I$ , Ni(100) c(2x2) - Na...

Adsorption de molécules CO,  $C_2H_2$ ,  $C_6H_6...$ Cu(100) c(2x2) - CO, Rh(111) (2x2) - C<sub>2</sub>H<sub>3</sub>...

*Qualité cristallographique* de la surface. Un bon rapport signal/bruit renseigne sur la qualité cristallographique de la reconstruction sur une échelle spatiale de l'ordre de la longueur de cohérence d'un électron w, soit environ 100 Å,

.Présence de défauts de surfaces périodiques : surfaces vicinales à marches...

## > Applications.

**.Informations structurales quantitatives** déduites de l'examen des intensités des spots de diagrammes de diffraction (LEED dynamique):

Détermination de la structure atomique de la surface par modélisation des courbes d'intensité  $I_{LEED} = F(E_{e}(V))$  dans le cadre de la *théorie dynamique - diffraction multiple* (cf. cours diffraction de photoélectrons),

Réactions de surface, transitions de phases via l'acquisition des profils  $I_{LEED} = F(E, T)...$ 



Méthodes DATALEED, SPA-LEED (*spot profile analysis LEED*). Courbe (I - V) obtenue sur une surface propre Ni(100) K. Christmann *et al. Surf. Sci.* **40** (1973) 61.

#### Diffraction d'électrons lents - DEL.

.Imagerie directe – Low Energy Electron Microscope LEEM.

.Principe : Construction d'une image réelle de la surface par *Transformée de Fourier inverse* du diagramme de diffraction DEL/LEED. En pratique, *Transformée de Fourier inverse* du spot spéculaire (00).

.Imagerie en temps réel,

.résolution latérale  $\Delta x \approx 10$  nm (aberration lentilles), .résolution verticale  $\Delta z \approx$  marche atomique  $\approx 1$  Å.

.Etudes de cinétique de croissance, transformations de phase, réactions de surface...



Etude de la croissance Cu/Cu(001) par LEEM. R. Gerlach, L. Douillard, T. Maroutian, D. Martinotti, H.-J. Ernst, *Surface Science* **480** (2001), vidéo disponible à l'adresse http://www.LEEM-user.com

## Diffraction d'électrons rapides.

Reflection High-Energy Electron Diffraction RHEED.

# > Principe.

Diffraction, sous incidence rasante, d'électrons de grande énergie cinétique par la surface d'un échantillon cristallin.



1). Electrons rapides d'énergie 10 keV à 100 keV, par suite  $\lambda_e$  longueur d'onde de *de Broglie*   $\lambda_e(\text{\AA}) \approx 12.26/\sqrt{E(eV)} \Rightarrow 0.04 \text{ \AA} < \lambda_e < 0.12 \text{ \AA},$   $\lambda_e << d(hkl) \Rightarrow Cdt$  de Bragg  $2\theta = n\lambda_e/d(hkl), 2\theta \approx 1^\circ$ **Petits angles de diffraction (géométrie particulière),** 

 2). Electrons rapides sous incidence rasante φ ≈ 3°, par suite λ libre parcours moyen grand ≈ qqes 10 Å, mais pénétration
 en λsin(θ) ≈ quelques couches atomiques (surface).

## Diffraction d'électrons rapides.

## Principe - Diagramme de diffraction RHEED.

(1) Diffraction 2D,

(2) Le rayon de la sphère d'Ewald est très grand,  $1/\lambda_e >> 1$ ,

(3) La dispersion en énergie  $\Delta E$  du faisceau donne une épaisseur à la sphère d'Ewald.

Sur une surface plane,

⇒ Sonde continûment une tige du réseau réciproque 2D (tiges de diffraction)



Sur une surface réelle non parfaitement plane (îlots, défauts...)

**D** Superposition de la diffraction de volume (diffraction 3D) par transmission des aspérités de surface (présence de spots distincts).

## Diffraction d'électrons rapides.

## > Applications.

Etude de la rugosité des surfaces...

Etude *in situ* **des modes de croissance de couches minces** par jet moléculaire (**M**olecular **B**eam Epitaxy MBE),

 $\rightarrow$  Présence ou non de spots distincts.



Diagrammes de diffraction RHEED de Si(111) suivant la direction [112],  $E_0 = 15$  keV. (a) Si(111) 7x7, (b) + 1.5 MC Ag, (c) + 3.0 MC Ag - S. Hasegawa *et al. Surf. Sci.* **186** (1987) 138.

# Développement du caractère plan des couches Ag sur Si.

- ➢ Principe.
- Principe Condition de diffraction de Laüe 3D.
  Construction de la sphère d'Ewald Cas 3D.
- Principe Cdt de diffraction de Laüe en surface (2D). .Construction de la sphère d'Ewald - Cas 2D.
- Principe Diagramme de diffraction.
- Mise en œuvre de la diffraction d'électrons lents.
  .Système ultra-vide (Ultra-High Vacuum UHV).
  .Source d'électrons
  .Analyseur Sélection des e<sup>-</sup> diffractés élastiquement.
  .Détecteur Collecteur d'électrons.

> Applications.

.Informations structurales qualitatives.

.Informations structurales quantitatives.

.Imagerie directe – Low Energy Electron Microscope LEEM.

## Diffraction d'électrons rapides.

> Principe.

Principe - Diagramme de diffraction RHEED.

> Applications.